

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-149810 (P2000-149810A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01J 29/07

H01J 29/07

請求項の数13 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特額平11-316592

(22)出願日

(32)優先日

平成11年11月8日(1999.11.8)

(31)優先権主張番号 47462/1998

平成10年11月6日(1998.11.6)

(33)優先権主張国

韓国 (KR)·

(71)出願人 590001669

エルジー電子株式会社

大韓民国、ソウル特別市永登浦区汝矣島祠

(72)発明者 パーク ヨーン サン

大韓民国、キョンサンプクード、クミー シ, クポードン, クポジョンオン タウン

105 - 401

(72)発明者 ハー グワン ホン

大韓民国、キョンサンプクード、クミー

シ, ヒョンゴクードン, 348-1, ドシ

18チャ 203

(74)代理人 100077517

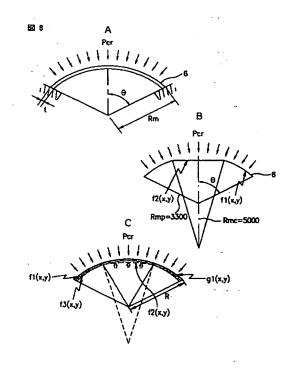
弁理士 石田 敬 (外4名)

(54) 【発明の名称】 カラー陰極線管用シャドウマスク

(57)【要約】

【課題】 カラー陰極線管用シャドウマスクに関し、設 定された解像度によって適切な画像品質を維持しなが ち、中央部が補強された二重曲率構造によって全体的な 強度を増加する。

【解決手段】 カラー陰極線管用シャドウマスクは、パ ネルの内面曲率に従って所定の曲率を有するシャドウマ スク6周辺部の曲率関数 f 1 (x, y)及び殆ど平面の 曲率を有するシャドウマスク6中央部の曲率関数 f 2 (x, y)と、 構造的に安定した曲率をもつ曲率関数 f 3 (x, y) とを含む曲率関数 g.1 (x, y) により 形成される曲率構造からなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 パネルの内面曲率に従って所定の曲率を 有するシャドウマスク(6)周辺部の曲率関数f1

(x, y) 及び殆ど平面の曲率を有するシャドウマスク(6) 中央部の曲率関数f2(x, y)と、

構造的に安定した曲率をもつ曲率関数f3(x,y)とを含む曲率関数g1(x,y)により形成される曲率構造からなるととを特徴とするカラー陰曲線管用シャドウマスク。

【請求項2】 前記曲率関数g1(x,y)は前記シャ 10 線管用シャドウマスク。 ドウマスク(6)上の所定の領域Fにおける最大曲率半 【請求項12】 前記 2 径Rmaxと、 ブ比率(+X)より約2

前記最大曲率半径Rmaxより小さいシャドウマスク中央部の曲率半径R′及びシャドウマスク周辺部の曲率半径R″とを有することを特徴とする請求項1に記載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【請求項3】 前記曲率関数g1(x,y)によるシャドウマスク中央部の曲率半径R′は前記曲率関数f2(x,y)による曲率半径より小さいことを特徴とする請求項2に記載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【請求項4】 前記最大半径領域Fは各軸(X軸、Y軸、D軸)方向に一定距離に位置し、各軸に対称となるように同心円状に形成されることを特徴とする請求項2に記載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【請求項5】 前記最大半径Rmaxを有する領域Fが、シャドウマスク中心から有効面の端までの距離しの1/2より大きいか同じであり、2/3より小さいか同じ範囲内に設定されることを特徴とする請求項4に記載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【請求項6】 前記二重曲率関数g1(x,y)は前記 曲率関数f1(x,y)、f2(x,y)と構造的に安定した曲率関数f3(x,y)の算術平均によって得られることを特徴とする請求項1に記載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【請求項7】 シャドウマスク長軸(X軸)の曲率半径 Rxはパネル(1)の内面曲率と類似であり、シャドウマスク短軸(Y軸)及び対角軸(D軸)の曲率半径(Ry,Rd)は前記曲率関数g1(x,y)によって設計されることを特徴とする請求項1乃至請求項6に記載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【請求項8】 前記長軸(X軸)方向の曲率半径Rxが前記曲率関数f1(x,y)とf2(x,y)による曲率半径からなることを特徴とする請求項7に記載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【請求項9】 前記短軸(Y軸)方向の曲率半径Ryは前記曲率関数g1(x,y)によって最大曲率半径Rymaxと前記最大曲率半径より小さい曲率半径Ry′、Ry″からなることを特徴とする請求項7に記載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【請求項10】 対角軸(D軸)方向の曲率半径Rdは 50 れ、陰極線管の外周面には陰極線管の動作時に外部衝撃

前記曲率関数 g 1 (x, y) によって最大曲率半径 R d m a x と前記最大曲率半径より小さい曲率半径 R d ″ からなることを特徴とする請求項 7 に記載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【請求項11】 前記曲率願数g1(x,y)による曲率構造は、シャドウマスク中央部ではグループ配列(G/R<1)であり、シャドウマスク周辺部ではデグループ配列(G/R>1)である電子ビーム配列(G/R)を有することを特徴とする請求項1に記載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【請求項12】 前記グループ比率(-X)はデグループ比率(+X)より約2倍大きく設定されることを特徴とする請求項11に記載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【請求項13】 適切な純度を維持するようにデグループ比率(+X)が最大0.03に設定され、グループ比率(+X)は最大-0.06に設定され、これにより電子ビームの配列G/Bが全体的に0.94~1.030の範囲内に設定されることを特徴とする請求項12に記20 載のカラー陰極線管用シャドウマスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はカラー陰極線管用シャドウマスクに係り、より詳しくは平面イメージの実現のためのカラー陰極線管において中央部が補強された曲 率構造を有するシャドウマスクに関する。

[0002]

じ範囲内に設定されることを特徴とする請求項4に記載 【従来の技術】一般に、陰極線管は例えば、テレビジョ のカラー陰極線管用シャドウマスク。 ン受像機またはコンピュータモニタのような映像表示装 【請求項6】 前記二重曲率関数g1(x,y)は前記 30 置などに主に用いられる。図1はこのようなカラー陰極 曲率関数f1(x,y)、f2(x,y)と構造的に安 線管を一部断面を含んで示す側面図である。

【0003】図1に示すように、パネル1の内面には赤色、緑色、青色の蛍光体が塗布されてなる蛍光膜2が形成され、前記パネル1の後方にはファンネル3がフリットガラスによって融着され、前記ファンネルのネック部3a内には、電子銃4が設けられる。

【0004】前記パネル1の内面に塗布された蛍光膜2の近接位置に、電子銃4から発射された電子ビーム5の各色線ごとに作用をするシャドウマスク6がフレーム7に固定された状態で設けられる。前記フレーム7に固定された支持ばね8がパネル1の側壁に固定されたスタッドピン9を圧接し、前記フレーム7はこれにより前記パネル1の側壁に吊された状態で固定される。また、前記フレーム7の一側面には蛍光膜2へ移動する電子ビーム5を外部の地磁界から保護するためのインナシールド10が固定ばね11によって結合される。

【0005】一方、ネック部3aの外周面には電子ビーム5が正確に所定の蛍光体を打撃するようにその進行軌道を修正する2、4、6極のマグネット13が装着され、除板筒等の外間では大きないである。

特開2000-149810

による破損を防止するための補強帯12が巻き付けられ る。

【0006】とのような陰極線管の基本的構造におい て、前記シャドウマスク6は設計された曲率半径を有す るように成形され、前記パネル1に対して一定間隔を置 く配置をもってパネルと一緒にパネルアセンブリを形成 する。これにより、電子銃4から放射された3本の電子 ピーム5はシャドウマスク6を介してパネル1の内面に 形成された蛍光体を正確に打撃できるようになって画像 を再現する。

【0007】図2はパネルアセンブリの横断面図であ る。次に、図2に基づいて前記シャドウマスク6の曲率 及び配置状態をより詳細に説明する。

【0008】通常、シャドウマスク6の曲率半径サイズ*

ピームのグループ配列 (G/R) =
$$\frac{3 \times S \times Q}{2} = \frac{B}{A} \times 1$$

{0011}ccc,

S:偏向ヨーク成分

Q:シャドウマスクのスロットからパネル内面までの距 20

Ph:シャドウマスクスロット中心間の距離(またはス ロットのピッチ=A)

し:偏向ヨークの電子ビーム偏向中心からパネル内面ま での距離

B:G(緑)ビームを中心としてR(赤)、B(青)ビ ーム中心間の距離

A:スロットのピッチ(Ph)

【0012】前記電子ビーム配列(G/R)は一般的な カラー陰極線管からシャドウマスク6の全有効面にわた 30 って、所定の蛍光ドットに電子ビームが正確に打撃され て色の純度を高めることのできる配列、即ちG/R= 1.000 (Just) で設定される。

【0013】これをさらに具体的に説明すると、前記パ ネル1の内面曲率半径Rpが定められると、偏向ヨー ク、即ち偏向ヨーク成分Sが決定され、位置ごとの電子 ビームの入射角度が決定された偏向ヨークの成分Sによ って決定される。

【0014】また、シャドウマスク6のスリットを通過 する3本のビームの相対的配列を示した図3Cに示すよ 40 存している。 うに、(A)で表示されるシャドウマスク6の限界水平 ピッチphが与えられた映像信号に適したスクリーンの 解像度を満足させるために決定され、パネル1、ファン ネル3、偏向ヨークが決定されると、偏向ヨークの偏向 中心からパネル1の内面までの距離しが決定される。

【0015】従って、パネルの内面曲率の変化に従って シャドウマスク6の曲率及び曲率半径Rmの変化が要求 されると、前記し及びSが定数なので、スロットのピッ チPhが変化されなければならない。さらに詳しくは前 記式によって電子ビームの配列が一定の状態でシャドウ 50 y3>Rpy4>Rpy5>----

*は、パネル1の内面曲率半径をRp、シャドウマスク6 の曲率半径をRmとする時、対角軸を基準として 0.7 0<Rm/Rpの関係を有するように設計される。これ により、パネル1の内面曲率半径Rpが与えられると、 シャドウマスク6の曲率半径Rmは一次的にパネル内面 の曲率半径Rpに依存する関係を有する。

【0009】とのようなパネルの内面曲率に対する一次 的依存性と共に、シャドウマスク6は画像の色純度を決 定するグループ配列(grouping rate:G/R)を考慮 10 して設計され、これと関連して図3A~図3Cに基づい て、電子ビームの配列(間隔)G/Rは次のような式で 表現される。

[0010]

【数1】

$$\frac{3 \times S \times Q}{P h \times L} = \frac{B}{A} \times 1. 5$$

マスク6の曲率半径Rmを小さくするためには、スロッ ト6aのピッチPhが大きく設計され、シャドウマスク 6の曲率半径Rmを大きくするためにはスロット6aの ピッチPhが小さく設計されなければならない。

【0016】例えば、シャドウマスク6の曲率を小さく 変化させる場合、図4Aに示すように、前記スロット水 平ピッチPhはシャドウマスク6の中心部から周辺部ま でPh。<Ph、<Ph、... Ph。の関係を有す るように設定される。このように水平方向へのスロット のピッチPhを大きく設定する場合、限定されたシャド ウマスク6の有効面の大きさによって垂直方向のピッチ は、図4Bに示すように、Ph。。>Ph。,, Ph。/2。≠ Phaza, Phac<Phanの関係をもつように適切に変 更される。

【0017】つまり、前述したように電子ビームの配列 G/Rは設定されたパネル1内面の曲率によって基礎的 に影響され、これによりシャドウマスク6の曲率は色純 度特性を考慮して一定の電子ビーム配列G/R、即ちG /R=1.00で変更される。従って、通常のシャドウ マスク6の曲率及び曲率半径R mは基礎設計基準値

(0.70 < Rm/Rp) 及び一定の電子ビーム配列 (G/R=1.00)のもとでパネル1の内面曲率に依

【0018】最近、平面イメージ実現のために、パネル 1の内面曲率が平坦化(flat)するにつれて、パネルの内 面曲率半径Rpは図5に示すようにパネル1の内面中心 から長軸(X軸)、短軸(Y軸)、対角軸(D軸)の端 に行くほど小さくなる。即ち、パネル1の中心部が平坦 化される。

【0019】-長軸曲率半径(Rpx):Rpx1>R px2>Rpx3>Rpx4>Rpx5>-----短軸曲率半径(Rpy):Rpyl>Rpy2>Rp

-対角軸曲率半径(Rpd):Rpdl>Rpd2>R pd3>Rpd4>Rpd5>----

【0020】従って、前記シャドウマスク6の曲率及び 曲率半径Rmが前述したようにパネル1の内面曲率の構 造に依存しているので、中央部に大きい曲率半径をもつ シャドウマスク6が設計される。

【0021】このようなシャドウマスク6において、例 えば、中央部の曲率半径が3.300mm以上の場合、 シャドウマスク6の強度が弱くなって、工程間における て容易に変形されるか、陰極線管の動作時に衝撃または スピーカ音によってハウリング特性が低下するという間 題点が生じた。

[0022]

【発明が解決しようとする課題】本発明はかかる問題点 を解決するためのもので、その目的は設定された解像度 によって適切な画像品質を維持しながら、中央部が補強 された二重曲率構造とすることによって全体的な強度が 増加したシャドウマスクを提供することにある。

[0023]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため に、本発明はパネルの内面曲率に従って所定の曲率をも つシャドウマスク6周辺部の曲率関数f1(x,y)及 び殆ど平面の曲率をもつシャドウマスク6中央部の曲率 関数f2(x,y)と、構造的に安定した曲率をもつ曲 率関数 f 3 (x, y) とを含む曲率関数 g l (x, y) により形成される曲率構造からなることを特徴とする。

【0024】前記二重曲率関数g1(x,y)は前記曲 率関数 f l (x, y)、f2(x, y)と構造的に安定 した曲率関数 f 3 (x, y) の算術平均によって得られ 30 ることを特徴とする。

【0025】前記最大半径Rmaxをもつ領域Fは純度 特性の劣化を防止するために、シャドウマスクの中心か ら有効面の端までの距離しの1/2より大きいか同じで あり、2/3より小さいか同じ範囲内で設定されること を特徴とする。

【0026】また、設計及び加工の容易性のために、シ ャドウマスク長軸(X軸)上の曲率半径Rxはパネルの 内面曲率と近似するように設計され、シャドウマスクの 短軸 (Y軸) 及び対角軸 (D軸) の曲率半径Ry, Rd*40

*は前記曲率関数g1(x,y)によって設計されること を特徴とする。

【0027】さらに、前記曲率願数g1(x,y)によ る曲率構造は、シャドウマスク中央部ではグループ配列 (G/R<1)であり、シャドウマスク周辺部ではデグ ループ配列(G/R>1)である電子ビーム配列(G/ R)を有することを特徴とする。

【0028】前記グループ配列 (-X) はデグループ比 率(+X)より約2倍大きく設定されることが好まし シャドウマスク6の取扱い時に外部の物理的な力によっ 10 く、デグループ比率 (+X) は最大0.03に、グルー プ比率(-X)は最大-0.06に設定され、これによ り電子ビーム配列G/Rが全体的に0.94~1.03 0の範囲内に設定されることを特徴とする。

> 【0029】従って、上述したように本発明によるカラ ー陰極線管用シャドウマスクは、適切な画像品質を維持 しながら全体的な強度を向上させ、外力による変形を最 小化し、陰極線管の駆動時に衝撃またはスピーカ音によ るハウリング現象を防止することができる。

[0030]

【発明の実施の形態】以下、本発明による好ましい実施 例を添付図面に基づいて詳細に説明する。本実施例の説 明において、同一の構成に対しては同一の名称及び同一 の符号を付し、これによる説明は略する。

【0031】図6A、図6B及び図6Cは本発明による 二重曲率構造を説明するための大略図であり、図7は球 形シェル構造(spherical shell structure) における曲 率半径に対する臨界座屈圧力を示すグラフである。これ を参照して、本発明によるシャドウマスク6の二重曲率 構造の具現原理を説明すると、次の通りである。

【0032】一般に、カラー陰極線管の内部は髙真空状 態(約10-7torr)であり、シャドウマスク6はこ れの内部に所定の曲率を有する薄い薄板の形態で両端が フレーム7に固定される。このようなシャドウマスク6 は、図6aに示すように、外圧を受ける両端固定の薄い 球形シェル(a clamped spherical thin shell)と仮定さ れることができ、この臨界座屈圧力(critical buckling pressure : P c r) は次の式で表現される。

[0033]

【数2】

$$P_{v_1} = (0.14 + \frac{3.2}{\left[12(1-v^2)]^{1/4}\sqrt{(\frac{R_m}{t})} 2\sin\frac{\theta}{2}\right]^2}) \frac{2}{\sqrt{3(1-v^2)}} E(\frac{t}{R_m})^2$$

【0034】ととで、ロ:ポアソン比

E:シャドウマスクの弾性係数 Rm:シャドウマスクの曲率半径

t:シャドウマスクの厚さ

 θ :シャドウマスクが成す角度の1/2

【0035】前記式において、関連変数間の関係を考え ると、臨界座屈圧力Pcrがシャドウマスク6の曲率半 径Rmに反比例することが分かる。さらに、前記式に基 づいて臨界座屈圧力Pcrと曲率半径Rm間の関係を示 50 す線図の図7を参照すると、曲率半径Rの増加に伴って

臨界座屈圧力Pcrは急激に減少し、曲率半径の大きな 増加が無くても塑性変形が発生する。付加的に、曲率半 径Rmが曲率と反比例関係であることをまた考慮する と、臨界座屈圧力Pcrとシャドウマスク6の曲率との 間には比例関係が成り立つ。

【0036】一方、平面イメージを実現するカラー陰極 線管において、シャドウマスク6は前記理論的シェル構 造とは異なる曲率を有し、このような実際的シャドウマ スク6の曲率が図6日に示される。

【0037】平面イメージは実質的にバネル中央部の内 10 面曲率値が曲率半径の体表値4R(1R=1.767× 対角長さ(diagonal distance))の場合に実現される。こ のようなパネルに前述された設計基準値(design refere nce) (0.7<Rm/Rp) を適用すると、例えば27 インチパネル (対角長さ676mm) の場合、シャドウ マスク6周辺部の曲率半径RmはRm>3300である 反面、シャドウマスク6中央部の曲率半径Rm′はR m′=5000と殆ど平坦化される。

【0038】即ち、シャドウマスク6周辺部の曲率半径 Rmpによる曲率関数をfl(x,y)、シャドウマス 20 ク6中央部の曲率半径Rmcによる曲率関数をf2 (x, y)とすると、前記パネルによるシャドウマスク 6はfl(x, y)とf2(x, y)の2つの曲率構造 を有する。

【0039】 このような曲率構造では前記曲率半径 Rm と臨界座屈圧力Pcr間の関係から明らかなように、平 面曲率関数fl(x,y)が適用される領域は相当小さ い臨界座屈圧力Pcrを有する。さらに詳しくは、髙真 空下で受ける圧力によって発生する応力はシャドウマス ク6に垂直方向にのみ発生される。

【0040】従って、シャドウマスク6の中央部臨界強 度の補償のために、図6Cに示すように、本発明による 新しい曲率関数g1 (x, y) がシャドウアスク6の設 計に適用される。前記曲率関数gl(x,y)は前記図 6 B に 示すように 通常 の 2 つの 曲率 関数 f 1 (x,

y)、f2(x,y)と構造的に安定した曲率関数f3 (x, y)を含んでなる。

【0041】さらに詳しくは、本発明による曲率関数g 1 (x, y)は、前記f1(x, y)及びf2(x, y)とf3(x,y)の算術平均から得られる。従っ て、前記曲率関数g1(x,y)による曲率半径Rは基 本設計曲率 f l (x, y)、f 2 (x, y) が出会う地 点、即ち基本設計曲率変曲部の付近を中心として互いに 反対側の円周方向に沿って小さくなる。

【0042】CCで、本発明による曲率関数g1(x, y) は設計及び加工の容易性のためにシャドウマスク6 の三つの基準軸、長軸(X軸)、短軸(Y軸)、対角軸 (D軸) (図示せず) の全てに適用されない。即ち、シ ャドウマスク6の長軸(X軸)上の曲率半径Rxはバネ 率半径Ry及び対角軸(D軸)曲率半径Ryは前記gl (x, y) によって設計される。前記それぞれの軸の長 さが互いに相対的に無次元化され、曲率関数g1 (x, y)の曲率の反曲点が(x3, y3)に設定されると、 本発明による曲率半径Rは結果的に次のように表現され

【0043】-長軸曲率半径(Rx):Rx1>Rx2 $> R \times 3 > R \times 4 > R \times 5 > ---$

- 短軸曲率半径(R y):R y 1 < R y 2 < R y 3 > R y4>Ry5>---

- 対角軸曲率半径(Rd): Rd1<Rd2<Rd3> Rd4 > Rd5 > --

【0044】図8は前記図6℃に大略的に示された曲率 関数g1(x,y)によって実現される曲率構造を2次 元平面上に示すものである。図8に示した等髙線におい て間隔が狭い区間はシャドウマスク6の曲率半径Rが小 さく、広い区間は曲率半径Rが大きいことを意味する。 これを参照して本発明によるシャドウマスク6の全体的 な曲率変化をさらに詳細に説明すると、次の通りであ

【0045】シャドウマスク6の中心からそれぞれの軸 方向に任意の距離が 1 1、12 (11>0、11≪1 2) であり、シャドウマスク6の中心からそれぞれの軸 方向に有効面の端から距離がL(12<L)の時、11 と12の間には最大曲率半径Rmaxを有する所定領域 Fが本発明による曲率関数gl(x,y)に基づいて同 心状(concentric)、即ち各軸に対称となるように形成さ れる。このような領域Fを中心として、領域Fの内側領 域、シャドウマスク6の中央部と領域Fの外側領域、シ ャドウマスク6の周辺部はそれぞれRmaxよりは小さ い曲率半径R′、R″を有する。

【0046】シャドウマスク6の中心から有効面までの 距離Lの1/2地点において曲率変化による色純度特性 が最も安定なので、前記最大曲率半径Rmaxをもつ領 域Fは1/2Lと同じか大きく且つ2/3Lと同じか小 さい領域に位置することが好ましい。即ち、領域Fの範 囲が1/2 L≦F≦2/3 Lに設定されることが好まし い。これにより、本発明による曲率は色純度特性の劣化 無しに実現されることができる。

【0047】図9A、図9B、図9Cは前記シャドウマ スク6の全体的な曲率構造をさらに詳細に示すためのも ので、27インチパネルに基づいてシャドウマスク6の 中心からそれぞれの軸方向 (X軸, Y軸, D軸) 曲率半 径の変化を示す。

【0048】図9Bと図9Cに示すように、短軸 (Y 軸)、対角軸(D軸)方向のシャドウマスクの曲率半径 (Ry, Rd) はシャドウマスクの中心と有効面の端と の間の所定領域で最大曲率半径Rmaxを有することが 分かる。さらに、短軸(Y軸)、対角軸(D軸)のシャー ル1の内面半径Rpによって設計され、短軸(Y軸)曲 50 ドウマスク曲率半径Ry,Rdはまた前記最大曲率半径

R m a x を中心として徐々に減少する小さい曲率半径 (R y´, R y″)、(R d´, R d″)を有すること が分かる。

【0049】一方、図9Aに示すように、長軸(X軸) 方向のシャドウマスク6の曲率はパネルの内面曲率と近似するように中心部で最大曲率を有し、有効面の端まで 段々減少する曲率半径を有する。

【0050】ことで、曲率と曲率半径との間には反比例 関係が成り立つので、実際各軸方向に形成される曲率 は、前記図9A、図9B及び図9Cに示した線図に対し て反転された形態で展開されることが理解される。

【0051】図10はこのようなそれぞれの軸による曲率半径の変化を比較して示すものである。図10を参照してそれぞれの軸による曲率変化を各領域別に比較すると、シャドウマスク6の中央部では、長軸(X軸)の曲率半径Rxが最も大きく、対角軸(D軸)、短軸(Y軸)の順序で前記長軸(X軸)の曲率半径Rxに比べて相対的に低い曲率半径を有する(Rx>Rd>Ry)。そして、最大曲率半径領域Fから周辺部領域では対角軸(D軸)の曲率半径Rdが最も大きく、短軸(Y軸)の曲率半径Ryが依然と最も小さい。

【0052】従って、このような曲率半径の配置によってシャドウマスク6は、設計及び加工を容易にするために全体的に中央部の強度が補強された曲率構造を有する。一方、前述した本発明による曲率構造を形成するに際して、画像の品質、即ち色純度(purity)を決定する電子ビームの配列も重要な要素である。

【0053】以下、本発明の曲率構造による電子ビーム配列を説明するに先だって、図3Cを参照して三つに大きく区別される電子ビームの配列をさらに詳しく説明す 30る。一般に、デグループ配列(G/R>1)は中心ビームのGビームとサイドビームのR、Bビーム間の距離Bが水平ピッチPhより広い状態であり、これに対して、グループ配列(G/R<1)は距離Bが水平ピッチPhより狭い状態であり、正しい(just)配列(G/R=1)は距離Bと水平ピッチPhとが同一な状態である。

【0054】とのような電子ビームの配列は正しい(just)配列を中心としてG/R=1.000±Xのような式で表現され、±Xはグループまたはデグループ比率という。また、電子銃から放射されたR、G、Bそれぞれの40電子ビームがパネル1の内面蛍光体に塗布されたR、

G、B蛍光ドットを打撃する時、近くの蛍光ドットを発 光させないほどの余裕を純度余裕度という。

【0055】前述したように、グループ配列は距離Bに比べて相対的に水平ピッチPh間の間隔が大きいので、同一比率Xの下でグループ配列の純度余裕度がデグループ配列の純度余裕度より約2倍ほど大きいのが一般的である。従って、同一の純度設定時には、グループ比率(-X)はデグループ比率(+X)より2倍大きく設計されてもよい。

【0056】一方、一定領域の電子ビーム配列G/Rがグループ配列(-X)によって設計されると、他の変数が定数である条件の下で、電子ビームの配列と反比例関係の水平ピッチPhが大きく設計され、これによりグループ比率(-X)をもつ領域は曲率半径が小さい構造的に安定した曲率を有するように設計されてもよい。

【0057】前述したように、シャドウマスク中央部の強度を補強するために、本発明の曲率構造による電子ビームの配列は、シャドウマスクの中央部はグループ配列(G/R<1)、シャドウマスクの周辺部はデグループ配列(G/R>1)となるように設定される。

【0058】このような電子ビームの配列が本発明による曲率構造に実質的に適用されるに当たって、最大曲率半径Rmaxをもつ領域Fを中心として変化するシャドウマスクの曲率に対してデグループ比率 (+X) が適切な純度を維持するように最大0.03 に設定されて設計されると、グループ比率 (-X) は最大0.06まで設定可能である。即ち、電子ビームの配列はシャドウマスク6全体にわたって0.94 \leq G/R \leq 1.030の範囲内に存在するとともに、画像実現時に適切な画像品質を維持することができる。

[0059]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は設定された解像度によって適切な画像品質を維持しながら、中央部が補強された二重曲率構造によってシャドウマスク6の強度を増加させることができる。従って、工程中シャドウマスク6の取扱い時に不注意でシャドウマスクに外力が加えられる場合にも変形されることが最小化され、陰極線間の駆動時の衝撃またはスピーカ音によるハウリング現象が防止される。

【0060】本明細書で只一つの実施例が説明されたが、本発明がその思想と範疇から外れない多くの他の特定形態に具体化されうることは、当該技術に通常の知識を有する当業者には明らかなことである。従って、上述した実施例は制限的なものではなく、例示的なものと考えるべきであり、本発明はここで与えられた詳細な説明に限定されず、添付された請求項の範疇及びその同等範囲内で変更されることもできる。

【図面の簡単な説明】

○ 【図1】一般的なカラー陰極線管を一部断面を含んで示す側面図である。

【図2】図1によるパネルアセンブリの縦断面図である。

【図3】図3Aは陰極線管の構成要素の内部配置構造を示す部分断面図、図3Bはシャドウマスクの一部を示す正面図、図3Cは電子ビーム配列を示す概略図である。

【図4】図4A及び図4Bはシャドウマスクのピッチ配列を示す概略図である。

【図5】パネルの内面曲率構造を2次元平面上に示す概50 略図である。



特開2000-149810

12

【図6】図6A乃至図6Cは本発明による曲率構造を説明するための概略図である。

11

【図7】球形シェル構造において曲率半径に対する臨界 座屈圧力を示すグラフである。

【図8】本発明による曲率関数g1(x,y)によって 具現される曲率構造を2次元平面上に示した概略図であ る。

【図9】図9A乃至図9Cはシャドウマスク中心から展開される各軸方向に対する曲率半径の変化を示すグラフである。

*【図10】前記図9A乃至図9Cの曲率半の変化を比較するために示すグラフである。

【符号の説明】

1…カラー陰極線管パネル

2…蛍光膜

3…ファンネル

4…電子銃

5…電子ビーム

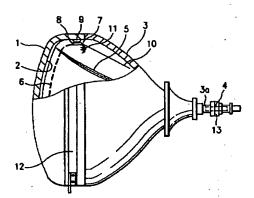
6…シャドウマスク

*10 6a…スロット

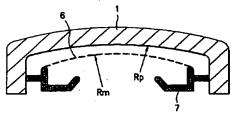
図 2

【図1】

図 1

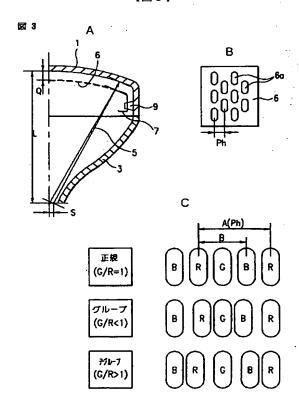




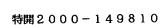


【図2】

【図3】

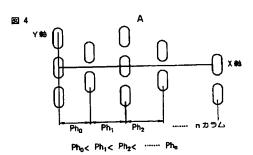






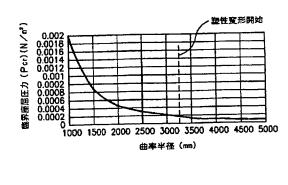
(8)

【図4】



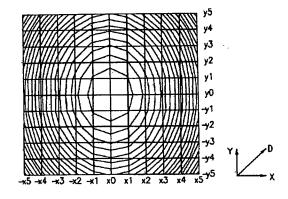
[図7]

图 7

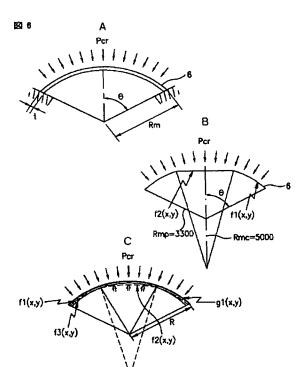


【図5】

図 5



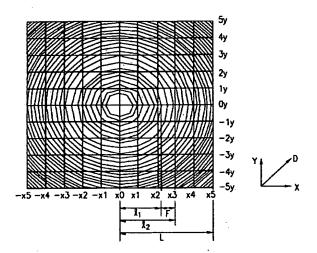
【図6】



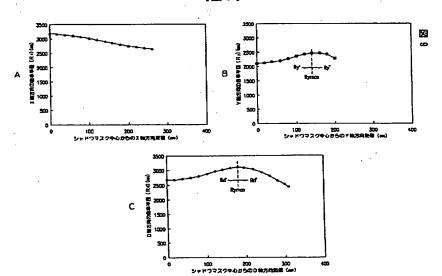


【図8】

⊠ 8











特開2000-149810

(10)

